

三星开始投资半导体新创公司

来源：科技新报

根据韩国媒体报导，Samsung 借由旗下所成立的两档新创基金积极投资半导体产业相关新创公司，期望未来能联合这些半导体新创公司的产品及技术，以打群架的方式对抗 TSMC。报导表示，目前 Samsung 旗下有两档投资基金包括：Samsung Next Fund，成立于 2016 年下半年，初期资本为 1.5 亿美元，并于 2017 年 1 月开始运营。CatalystFund 则是在 2013 年募集了 1 亿美元资金，其关注焦点则是在于创新技术，并为新创企业提供资金上的支援与发展。

韩国媒体《KoreaBusiness》报导指出，为填补本身在晶圆代工上的劣势，Samsung 已经开始培育韩国国内半导体产业的新创公司，并联合韩国政府开始投资韩国国内在半导体材料及设备上的新创公司，资金来源包括 KB Investment，韩国开发银行（KDB）以及 Dt & Investment 的融资资金。

以生产功率半导体和 5G 通信半导体核心材料为主，包括 8 寸氮化镓（GaN）晶圆、以及 4 寸的氮化镓与碳化硅（SiC）晶圆的新创公司 IVworks，日前就宣布获得 Samsung 投资部门的 80 亿韩元投资。

另外，Samsung 日前还宣布将启动 C-Lab 外部计划，预计到 2023 年时将培养 300 家外部创业公司。而透过这样与外部新创公司的合作，搭配该公司预计将斥资 133 兆韩圆的计划，以实现到 2030 年成为全球系统半导体市场龙头的目标。

文章收入时间：2019-12-17